

## データ登録制度の開始と料金制度改定の事前お知らせ

(データ登録制度の開始)

本年4月、ARIM(文部科学省委託事業:マテリアル先端リサーチインフラ)は、事業開始から3年目に入ります。ARIMは、第6期科学技術・イノベーション基本計画の中核を成すデータ駆動型研究の推進において、その源泉となるデータ収集の仕組みとして位置付けられています。

具体的には装置利用者の方々に、利用に伴い発生するデータ(生データ)をデータ基盤に登録して頂き、この生データをARIMが用意した計測・プロセス技術に特化したプログラムを用いて構造化します。構造化により煩わしい前処理などせず、例えば機械学習における教師データを得ることができます。このようにして得られた構造化データをARIMの利用許諾のもと、多くの研究・開発者の皆様に利用して頂くことで、データ駆動型研究の加速・発展を図る仕組みです。

ARIMではデータ登録に関する共通規定(参加機関内規のひな形)を、昨年12月に制定しました。これをベースとして令和5年度4月1日施行に向け当拠点の内規としてまとめ、学内決裁(ナノハブ拠点運営協議会)に向けて法務部門と調整中です。決裁が完了しましたら「データ登録内規」を掲載します。

(料金制度の改定)

上記のデータ登録制度の開始に伴い、利用区分を現行の公開型(利用報告書あり)／非公開型の2区分から、公開型(データ提供&利用報告書あり)／公開型(データ提供なし、利用報告書あり)／非公開型の3区分に変更します、それと共に、できるだけ多くの装置利用者の方にデータ登録して頂きたく割引率も表1に示した様に変更します。(決裁未完了のため「(案)」として示しております。)

一方で、ウクライナ情勢等の影響による原料高起因の電力料金や消耗資材費の高騰・高止まり、円安および部品不足による補修部材費の高騰・高止まり等により収支均衡を図ることが出来なくなりました。そのため誠に恐縮ですが、装置利用料金の基準料金(非公開型の利用料金=割引率0%)を表2のタイプFに示しました様に現行の1.7倍に改定させていただきます。

なお、表3に示しました様に例えば、現在もデータ提供を選択されており引き続きデータ登録(提供)を選択される方の料金変化率は、1.19倍です。また現在、非公開型を選択している大企業の方が、次回更新時に公開型(データ&利用報告書あり)を選択されますと0.95倍となります。

以上、事前のお知らせまで

【表1】R5. 4. 1からの新料金（案）（税込）

		大学・公的研究機関等の 学術研究機関の利用	企業(中小企業を除く)の 利用		中小企業の 利用		
			学術研究機関との共同研究 による利用	左記以外	学術研究機関との共同研究 による利用	左記以外	
成果公開 (利用報告書提出)	データ提供あり	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	65% (アカデミック料金)	65% (アカデミック料金)	44%	65% (アカデミック料金)	65% (アカデミック料金)
		基本料金	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	840円(1装置・1時間当たり)	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	530円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)
		事前講習	標準試験を用いた場合 1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)	1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)	2,460円(1時間当たり)	1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)	1,540円(1時間当たり) (アカデミック料金)
		それ以外	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)	4,930円(1時間当たり)	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)	3,080円(1時間当たり) (アカデミック料金)
		技術補助費	8,800円(1時間当たり)				
	技術代行費	8,800円(1時間当たり)					
	装置等の利用負担金上限	400万 (アカデミック料金)	400万 (アカデミック料金)	1,700万円	400万 (アカデミック料金)	1,700万円	
	データ提供なし	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	50% (アカデミック料金)	50% (アカデミック料金)	30%	50% (アカデミック料金)	50% (アカデミック料金)
		基本料金	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	1,050円(1装置・1時間当たり)	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)	750円(1装置・1時間当たり) (アカデミック料金)
		事前講習	標準試験を用いた場合 2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)	2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)	3,080円(1時間当たり)	2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)	2,200円(1時間当たり) (アカデミック料金)
それ以外		4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	6,160円(1時間当たり)	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (アカデミック料金)	
技術補助費		8,800円(1時間当たり)					
技術代行費	8,800円(1時間当たり)						
装置等の利用負担金上限	600万 (アカデミック料金)	600万 (アカデミック料金)	1,700万円	600万 (アカデミック料金)	1,700万円		
成果非公開	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)		20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	
	基本料金		1,200円(1装置・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,500円(1装置・1時間当たり) (基準料金)	1,200円(1装置・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,500円(1装置・1時間当たり) (基準料金)	
	事前講習		標準試験を用いた場合 3,520円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (基準料金)	3,520円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	4,400円(1時間当たり) (基準料金)	
	それ以外		7,040円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	8,800円(1時間当たり) (基準料金)	7,040円(1時間当たり) (準アカデミック料金)	8,800円(1時間当たり) (基準料金)	
	技術補助費		8,800円(1時間当たり)				
	技術代行費		8,800円(1時間当たり)				
	装置等の利用負担金上限		600万 (アカデミック料金)	1,700万円	600万 (アカデミック料金)	1,700万円	



現行の料金表

		大学・公的研究機関等の 学術研究機関の利用	企業(中小企業を除く)の 利用		中小企業の 利用		
			学術研究機関との共同研究による 利用	左記以外	学術研究機関との共同研究による 利用	左記以外	
成果公開 (利用報告書提出)	データ提供あり	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	50% (アカデミック料金)	50%(アカデミック料金)	20%	50% (アカデミック料金)	
		基本料金	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)	800円 (1人・1時間当たり)	500円 (1人・1時間当たり) (アカデミック料金)	
		事前講習	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)	2,720円 (1時間当たり)	1,700円 (1時間当たり) (アカデミック料金)	
		技術補助費	3,400円(1時間当たり)				
		技術代行費	3,400円(1時間当たり)				
	装置等の利用負担金上限	330万円 (アカデミック料金)	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	
	データ提供なし	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)	35%	35%	10%	35%	
		基本料金	650円 (1人・1時間当たり)	650円 (1人・1時間当たり)	900円 (1人・1時間当たり)	650円 (1人・1時間当たり)	
		事前講習	2,210円 (1時間当たり)	2,210円 (1時間当たり)	3,060円 (1時間当たり)	2,210円 (1時間当たり)	
		技術補助費	3,400円(1時間当たり)				
技術代行費		3,400円(1時間当たり)					
装置等の利用負担金上限	330万円 (アカデミック料金)	330万円(アカデミック料金)	1,430万円	330万円(アカデミック料金)	1,430万円		
成果非公開	装置等の利用負担金割引率 (基準料金からの割引率)		20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	20% (準アカデミック料金)	0% (基準料金)	
	基本料金		800円 (1人・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,000円(1人・1時間当たり) (基準料金)	800円 (1人・1時間当たり) (準アカデミック料金)	1,000円(1人・1時間当たり) (基準料金)	
	事前講習		2,720円 (1時間当たり) (準アカデミック料金)	3,400円(1時間当たり) (基準料金)	2,720円 (1時間当たり) (準アカデミック料金)	3,400円(1時間当たり) (基準料金)	
	技術補助費		3,400円(1時間当たり)				
	技術代行費		3,400円(1時間当たり)				
	装置等の利用負担金上限		330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	330万円 (アカデミック料金)	1,430万円	

【表2】装置等の利用負担金表

令和5年4月1日 改定

装置等			利用料金(一時間当り)						設置場所	
No.	機器名	メーカー名	タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF		
A ナノリソグラフィ装置	A01	高速高精度電子ビーム描画装置	ELIONIX/ELS-F125HS	31,680円	45,260円	50,690円	63,360円	72,410円	90,520円	イロールーム
	A02	露光装置(ステッパー)	NIKON/NSR-2205i11D	12,670円	18,100円	20,280円	25,340円	28,970円	36,210円	イロールーム
	A03	レーザー直接描画装置	Heidelberg Instruments/DWL2000	8,600円	12,280円	13,760円	17,200円	19,650円	24,570円	イロールーム
	A04	高速マスク露光装置	NanoSystem Solutions/DL-1000GS/KCH	4,890円	6,980円	7,820円	9,780円	11,170円	13,970円	イロールーム
	A06	紫外線露光装置	MIKASA/MA-10	530円	760円	850円	1,060円	1,210円	1,510円	イロールーム
	A07	厚膜フォトリソスト用スピナー装置	SUSS MicroTec/DELTA80 T3/VP SPEC-KU	1,860円	2,660円	2,980円	3,730円	4,260円	5,330円	イロールーム
	A08	レジスト塗布装置	KANAMEX/KRC-150CBU	950円	1,360円	1,520円	1,900円	2,170円	2,710円	イロールーム
	A09	スプレーコート	Ushio/USC-2000ST	1,210円	1,720円	1,930円	2,410円	2,760円	3,450円	イロールーム
	A10	レジスト現像装置	KANAMEX/KD-150CBU	950円	1,360円	1,520円	1,900円	2,170円	2,710円	イロールーム
	A11	ウェハスピ洗浄装置	KANAMEX/KSC-150CBU	1,770円	2,520円	2,820円	3,530円	4,030円	5,040円	イロールーム
	A12	ICP質量分析装置	Agilent Technologies/Agilent7700s	2,940円	4,200円	4,710円	5,880円	6,720円	8,410円	加工・評価室
	A13	超微細インクジェット描画装置	SIJTechnology/ST050	1,290円	1,840円	2,060円	2,580円	2,950円	3,690円	イロールーム
	A14	有機現像液レジスト現像装置	KANAMEX/KD(EB)-150CBU	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	イロールーム
	A15	大面積超高速電子線描画装置	ADVANTEST/F7000S-KYT01	41,820円	59,740円	66,910円	83,640円	95,590円	119,480円	加工評価室 (クリーンルーム)
	A16	近接効果補正システム	GenISys/BEAMER Full Package	1,100円	1,570円	1,760円	2,200円	2,510円	3,140円	サテライトオフィス
	A17	超境界洗浄・乾燥装置	Rexxam/SCRD401	720円	1,030円	1,160円	1,450円	1,650円	2,070円	イロールーム
	A18	帯圧ジェットリフトオフ装置	KANAMEX/KLO-200SV1	2,400円	3,430円	3,840円	4,800円	5,480円	6,850円	イロールーム
	A19 旧B16	両面マスク露光&ボンドアライメント装置	SUSS MicroTec/MA/BA8 Gen3 SPEC-KU	5,420円	7,740円	8,670円	10,840円	12,390円	15,490円	イロールーム
	A20	回路&レイアウト設計ツール	Tanner EDA/Tanner Tools Pro	-	-	-	-	-	-	サテライトオフィス
	A53	移動マスク露光装置	Japan Science Engineering/MUM-0001	5,170円	7,390円	8,280円	10,340円	11,820円	14,780円	桂/クリーンルーム
A54	両面マスクアライナー露光装置	Union Optical/PEM-800	810円	1,160円	1,300円	1,620円	1,850円	2,320円	桂/クリーンルーム	
A55 旧A05	両面マスクアライナー	SUSS MicroTec/MA6 BSA SPEC-KU/3	3,420円	4,880円	5,470円	6,830円	7,810円	9,760円	桂/クリーンルーム	
B ナノ材料加工・創製装置	B01	多元スリット装置(仕様A)	CANON ANELVA/EB-1100	4,840円	6,920円	7,750円	9,690円	11,070円	13,840円	加工・評価室
	B02	多元スリット装置(仕様B)	CANON ANELVA/EB-1100	4,610円	6,590円	7,380円	9,220円	10,540円	13,170円	加工・評価室
	B03	電子線蒸着装置	CANON ANELVA/EB-1200	3,800円	5,430円	6,080円	7,600円	8,690円	10,860円	クリーンルーム1
	B05	プラズマCVD装置	Sumitomo Precision Products/MPX-CVD	7,690円	10,990円	12,310円	15,390円	17,590円	21,980円	クリーンルーム1
	B06	集束イオンビーム走査電子顕微鏡	SII NanoTechnology/NVision40PI	15,520円	22,170円	24,830円	31,030円	35,470円	44,330円	加工・評価室
	B07	熱酸化炉	Koyo Thermo Systems/MT-8X28-A	1,120円	1,600円	1,800円	2,250円	2,570円	3,210円	クリーンルーム2
	B09	磁気中性線放電ドライエッチング装置	ULVAC/NLD-570	6,340円	9,050円	10,140円	12,670円	14,480円	18,100円	クリーンルーム1
	B10	ドライエッチング装置	Samco/RIE-10NR-KF	1,090円	1,550円	1,740円	2,170円	2,480円	3,100円	クリーンルーム2
	B11	電子サイクロトロン共鳴イオンビーム加工装置	ELIONIX/EIS-1200	4,340円	6,210円	6,950円	8,690円	9,930円	12,410円	クリーンルーム2
	B12	シリコン酸化膜犠牲層ドライエッチングシステム	Sumitomo Precision Products/MLT-SLE-Ox	5,070円	7,250円	8,120円	10,150円	11,600円	14,490円	クリーンルーム1
	B13	シリコン犠牲層ドライエッチングシステム	Xactix/Xetch X3B	2,560円	3,650円	4,090円	5,120円	5,850円	7,310円	クリーンルーム2
	B14	赤外フェムト秒レーザー加工装置	AVESTA PROJECT/CrF-65	4,250円	6,080円	6,810円	8,510円	9,720円	12,160円	第2加工・評価室
	B15	レーザーアニール装置	AOV/LAEX-1000	4,040円	5,760円	6,460円	8,070円	9,220円	11,530円	第2加工・評価室
	B17	基板接合装置	SUSS MicroTec/SB8e SPEC-KU	4,930円	7,040円	7,880円	9,850円	11,260円	14,070円	イロールーム
	B18	レーザーダイシング装置	TOKYO SEIMITSU/Mahoh Dicer ML200	8,130円	11,610円	13,000円	16,260円	18,580円	23,220円	加工・評価室
	B19	ダイシングロー	DISCO/DAD322	730円	1,050円	1,180円	1,470円	1,680円	2,100円	加工・評価室
	B20	真空マウンター	NEC/VTL-201	630円	910円	1,010円	1,270円	1,450円	1,810円	加工・評価室
	B21	紫外線照射装置	Technovision/LED-4082	280円	400円	450円	560円	640円	800円	加工・評価室
	B22	工本バンド装置	Technovision/TEX-21BG GR-5	150円	210円	240円	300円	340円	420円	加工・評価室
	B23	ウェッジワイヤボンダ	West Bond/7476D	320円	450円	510円	630円	720円	910円	第2加工・評価室
	B24	ボールワイヤボンダ	West Bond/7700D	320円	460円	520円	650円	740円	930円	第2加工・評価室
	B25	ダイボンダ	West Bond/7200CR	290円	420円	470円	590円	670円	840円	第2加工・評価室
	B27	赤外透過評価検査/非接触厚み測定機	MORITEX/Inse-T	1,220円	1,740円	1,950円	2,430円	2,780円	3,480円	イロールーム
	B29	高性能マッフル炉	AS ONE/HPM-2N	50円	70円	80円	100円	120円	150円	加工・評価室
	B30	UVソリッドレーザ・キア装置	Samco/UV-300HKU	670円	960円	1,070円	1,340円	1,530円	1,910円	クリーンルーム2
	B31	水蒸気プラズマクリーナー	Samco/AQ-500KU	1,090円	1,550円	1,740円	2,170円	2,480円	3,100円	クリーンルーム2
	B32 B33	真空蒸着装置	SANVAC/RD-1400	750円	1,070円	1,200円	1,490円	1,710円	2,130円	加工・評価室
	B34	深堀りドライエッチング装置	Samco/RIE-800iPB-KU	6,320円	9,030円	10,110円	12,640円	14,440円	18,050円	クリーンルーム1
	B36	誘導結合プラズマ反応性イオンエッチング装置	ULVAC/Gemini-200E	6,830円	9,760円	10,930円	13,670円	15,620円	19,530円	クリーンルーム1
	B37	赤外線ランプ加熱装置	ADVANCE RIKO/RTP-6	410円	580円	650円	820円	930円	1,170円	加工・評価室
	B38	原子層堆積装置	Samco/AD-800LP-KN	-	-	-	-	-	-	クリーンルーム1
	B39	JVナインプリント装置	EVG/EVG6200TBN	-	-	-	-	-	-	イロールーム
	B40	熱インプリント装置	EVG/EVG510	-	-	-	-	-	-	イロールーム
	B51	バリウム成膜装置	Specialty Coating Systems/PDS-2010	430円	610円	690円	860円	980円	1,230円	桂/クリーンルーム
	B52	ICP-RIE装置	ULVAC/NE-730	600円	860円	970円	1,210円	1,380円	1,720円	桂/クリーンルーム
B53	簡易RIE装置	Samco/FA-1	390円	560円	620円	780円	890円	1,110円	桂/クリーンルーム	
B54	ウェハ接合装置	Bondtech/WAP-100	5,470円	7,810円	8,740円	10,930円	12,490円	15,610円	桂/クリーンルーム	
B55	ナインプリント装置	MARUNI/TP-32937	210円	300円	340円	420円	480円	610円	桂/クリーンルーム	
B56	ダイシング装置	DISCO/DAD322	690円	980円	1,100円	1,380円	1,570円	1,970円	桂/化学処理室	
B57 旧B26	ナインプリントシステム	OBUDCAT/Eltre3	1,290円	1,840円	2,060円	2,580円	2,950円	3,690円	桂/クリーンルーム	
B58 旧B28	電子線蒸着装置(2)	Osaka Vacuum/OVE-350	490円	690円	780円	970円	1,110円	1,390円	桂/クリーンルーム	
B59 旧B35	深堀りドライエッチング装置	Samco/RIE-800iPB-KU	6,320円	9,030円	10,110円	12,640円	14,440円	18,050円	桂/クリーンルーム	

【表2の続き】装置等の利用負担金表

令和5年4月1日 改定

No.	装置等	機器名	メーカー名	利用料金(一時間当り)						設置場所
				タイプA	タイプB	タイプC	タイプD	タイプE	タイプF	
C01	C ナノ材料分析・評価装置	超高分解能電界放出形走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies/SU8000	5,780円	8,260円	9,250円	11,570円	13,220円	16,530円	加工・評価室
C02		分析走査電子顕微鏡	Hitachi High-Technologies/SU6600	8,060円	11,510円	12,890円	16,110円	18,410円	23,020円	加工・評価室
C03		高速液中原子間力顕微鏡	RIBM/NanoLiveVision NLV-KS	3,080円	4,400円	4,920円	6,150円	7,030円	8,790円	設備サポート拠点
C04		走査型プローブ顕微鏡システム	JPK Instruments/NanoWizard III	2,800円	4,000円	4,480円	5,600円	6,400円	8,000円	第2加工・評価室
C05		共焦点レーザー走査型顕微鏡	Olympus/FV1000	3,000円	4,280円	4,790円	5,990円	6,850円	8,560円	第2加工・評価室
C06		3D測定レーザー顕微鏡	Olympus/OLS4000-SAT	1,200円	1,720円	1,930円	2,410円	2,750円	3,440円	加工・評価室
C08		全反射励起蛍光イメージングシステム	Olympus/	2,450円	3,500円	3,920円	4,900円	5,600円	7,000円	設備サポート拠点
C09		長時間撮影蛍光イメージングシステム	Olympus/IX81-ZDC2	1,860円	2,660円	2,980円	3,720円	4,250円	5,320円	設備サポート拠点
C10		X線回折装置	Rigaku/SmartLab	3,260円	4,660円	5,210円	6,520円	7,450円	9,310円	加工・評価室
C11		分光エリブゾメーター	Otsuka Electronics/FE-5000	1,990円	2,840円	3,180円	3,970円	4,540円	5,670円	クリーンルーム2
C12		光ピンセットシステム	JPK Instruments/NanoTracker	2,350円	3,360円	3,760円	4,700円	5,370円	6,710円	設備サポート拠点
C13		ゼータ電位・粒径測定システム	Otsuka Electronics/ELSZ-2Plus	1,290円	1,840円	2,060円	2,570円	2,940円	3,680円	第2加工・評価室
C14		ダイナミック光散乱光度計	Otsuka Electronics/DLS-8000DH	1,710円	2,450円	2,740円	3,420円	3,910円	4,890円	第2加工・評価室
C16		マイクロシステムアナライザ	Polytec/MSA-500-TPM2-20-D	3,390円	4,850円	5,430円	6,790円	7,760円	9,700円	加工・評価室
C17		(プローブ)	MICRONICS/Model 708FT	760円	1,080円	1,210円	1,510円	1,730円	2,160円	加工・評価室
C18		(真空プローブ)	Cascade Microtech/PLV50	2,960円	4,230円	4,740円	5,920円	6,760円	8,460円	加工・評価室
C19		パワージェットアナライザ+ (C17プローブ)	Agilent Technologies/B1505A	960円	1,370円	1,530円	1,910円	2,190円	2,740円	加工・評価室
C20		インピーダンスアナライザ+ (C18真空プローブ)	Agilent Technologies/4294A	400円	570円	630円	790円	910円	1,130円	加工・評価室
C21		光ヘテロダイン微小振動測定装置	NEOARK/MLD-230D-200K	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	第2加工・評価室
C22		超微小材料機械変形評価装置	ELIONIX/ENT-2100	1,270円	1,810円	2,030円	2,530円	2,900円	3,620円	第2加工・評価室
C24		セルテストシステム	Solartron Analytical	1,260円	1,800円	2,010円	2,520円	2,870円	3,590円	第2加工・評価室
C25		卓上顕微鏡(SEM)	Hitachi High-Technologies/TM3000	470円	670円	750円	930円	1,070円	1,340円	クリーンルーム1
C26		高周波伝送特性測定装置 (C27+C28+C29)	APOLLOWAVE/a150	420円	600円	670円	840円	960円	1,200円	加工・評価室
C27		(RFプローブキット)	Cascade Microtech/ZPROBE	170円	250円	280円	340円	390円	490円	加工・評価室
C28		(ネットワークアナライザ)	ROHDE&SCHWARZ/ZVB14	430円	610円	680円	850円	970円	1,220円	加工・評価室
C29	(半導体パラメータアナライザ)	Keithley Instruments/4200-SCS	420円	600円	670円	840円	960円	1,200円	加工・評価室	
C30	強誘電体特性評価システム	TOYO/FCE-3	860円	1,230円	1,380円	1,720円	1,970円	2,460円	加工・評価室	
C31	接触式シート抵抗測定器	NAPSON/Cresbox	370円	530円	590円	740円	850円	1,060円	加工・評価室	
C32	触針式段差計	Veeco Instruments/Dektak150	550円	790円	880円	1,100円	1,260円	1,580円	クリーンルーム2 加工・評価室	
C33										
C34	ワエハプロファイラ	KLA/Zeta-388	6,520円	9,310円	10,430円	13,030円	14,900円	18,620円	クリーンルーム2	
C51	光干渉膜厚計	FILMETRICS/F20	290円	420円	470円	590円	670円	840円	桂/化学処理室	

備考

- 上記表中の利用料は以下の利用タイプに区分された1時間当たりの機器利用に係る金額(消費税相当額を含む)であり、これに当該機器の利用時間数を乗じた金額が利用料金となります。
  - タイプA: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業(データ提供あり)に基づく利用、中小企業のARIM事業(データ提供あり)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の35%を10円単位で四捨五入した額とする。)
  - タイプB: 学術研究機関の利用、学術研究機関との共同研究による企業のARIM事業(データ提供なし)に基づく利用、中小企業のARIM事業(データ提供なし)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の50%を10円単位で四捨五入した額とする。)
  - タイプC: 中小企業を除く企業のARIM事業(データ提供あり)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の56%を10円単位で四捨五入した額とする。)
  - タイプD: 中小企業を除く企業のARIM事業(データ提供なし)に基づく利用(標準利用負担金(タイプF)の額の70%を10円単位で四捨五入した額とする。)
  - タイプE: ARIM事業に基づかない学術研究機関との共同研究による企業の利用(標準利用負担金(タイプF)の額の80%を10円単位で四捨五入した額とする。)
  - タイプF: ARIM事業に基づかない企業の単独利用
- 注) ARIM事業: 文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」
- 1時間未満の機器利用及び1時間を超える機器利用に係る1時間未満の端数については、それぞれ1時間の機器利用として、利用料金を算出するものとします。
  - 複数の機器を利用する場合には、各機器の利用料を合算した金額が利用料金となります。
  - 上記装置等を利用する場合は、利用負担金のほかに、表4の基本料金を負担いただきます。
  - 中小企業とは中小企業基本法第2条における中小企業者の範囲に含まれる者を言います。

【表3】利用料金変化率			
利用者属性	利用条件		利用料金 変化率
	改定前(R4年度)	改定後(R5年度)	
大企業	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	132%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	106%
	非公開	公開(データ提供無し)	119%
	非公開	データ提供有り	85%
	非公開	非公開	170%
中小企業	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	131%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	92%
	非公開	公開(データ提供無し)	85%
	非公開	データ提供有り	60%
	非公開	非公開	170%
アカデミア	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	131%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	92%
アカデミア と共同研究 する企業	データ提供有り	データ提供有り	119%
	公開(データ提供無し)	公開(データ提供無し)	131%
	公開(データ提供無し)	データ提供有り	92%
	非公開	公開(データ提供無し)	106%
	非公開	データ提供有り	74%
	非公開	非公開	170%

- ①データ提供を続けると、119%
- ②公開(データ提供無し)を続けると、約131%
- ③公開(データ提供無し)⇒データ提供有りで、92%~106%
- ④非公開⇒データ提供で、60%~95%
- ⑤非公開⇒公開(データ提供無し)で、85%~119%
- ⑥非公開を続けると、170%

